



Resistencia de Xp³RB5100 Contra Ataques Químicos

Químico	Concentración del Químico	Resistencia
Acido Sulfúrico	50%	-
	25%	o
	10%	+
Acido Fosfórico	50%	-
	25%	+
Acido Hidroclórico	31%	-
	10%	o
Acido Nítrico	10%	o
Hidróxido de Potasio	10%	+
Hidróxido de Sodio	50%	+
Peróxido	10%	+
Cloruro de Metileno	100%	o
Acetona	100%	+
Xileno	100%	+
Acetato de Butilo	100%	+
Metanol	100%	+
Gasolina	100%	+
Diésel	100%	+

Claves:

- (+) Totalmente resistente
- (o) Resistencia temporal (esto es que no esté permanentemente expuesto)
- (-) No debe estar expuesto, se dañara.

La columna de concentración significa el nivel de concentración del ácido a que fue expuesto el recubrimiento. Por ejemplo RB es totalmente compatible con Acetona, Metanol, Gasolina y otros, en cambio en el caso del ácido sulfúrico, Xp³RB5100 es compatible cuando la concentración del ácido es 10% o 15%, puede estar expuesto a concentraciones del 25%, pero se dañara en concentraciones del 50% o más.

Xp Lab, Inc.

946 Hawthorn St. San Diego, CA 92101
Tel. (619) 233-3111 Fax: (619)233-3112
Xp3@xplab.com <http://www.xp3.com>